

Veröffentlichungsnummer:

0 358 208 A2

(2)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(1) Anmeldenummer: 89116489.9

(9) Int. Cl.5: C09K 19/40 , C08G 77/38

- 2 Anmeldetag: 07.09.89
- © Priorität: 08.09.88 DE 3830592
- Veröffentlichungstag der Anmeldung: 14.03.90 Patentiblatt 90/11
- Benannte Vertragsstaaten:
 BE CH DE FR GB LI NL

- Anmelder: Consortium für elektrochemische Industrie GmbH
 Zielstattstrasse 20
 D-8000 München 70(DE)
- Erfinder: Andrejewski, Dirk, Dr. Dipl.-Chem. Zielstattstrasse 109 D-8000 Minchen 70(DE) Erfinder: Gohary, Magdi Tegernseer Landstrasse 92 D-8000 München 90(DE) Erfinder: Luckas, Hans-Joachim Burgionairstrasse 19 D-8000 München 21(DE) Erfinder: Winkler, Rainer Oskar-Maria-Graf-Ring 24 D-8000 München 83(DE) Erfinder: Kreuzer, Franz-Heinrich, Dr. DipL-Chem. Josef-Gerstener Strasse 14 d D-8033 Martinaried(DE)
- Vertreter: Radke, C. Martin c/o Wacker-Chemie GmbH Prinzregentenstrasse 22 p-8000 München 22(DE)
- (Meth)acryloxygruppen enthaltende flüssigkristalline Polyorganosiloxane.

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Methacryloxy- und/oder Acryloxygruppen aufweisenden flüssigkristallinen Polyorganosiloxanen durch Umsetzung von Organosiloxanen und/oder zu Organosiloxanen kondensierbaren Organosilanen mit Jeweils direkt an Siliciumatome gebundenen Wasserstoffatomen mit mesogene Gruppen aufweisenden Alkenen und/oder Alkinen, dadurch gekennzeichnet, daß manOdie genannten Organosiloxane zur Einführung der Methacryloxy- und/oder Acryloxygruppen in einem ersten
Schritt mit Alken und/oder Alkin mit mindestens einer durch eine an sich bekannte Schutzgruppe geschützten
Onicht enolischen Hydroxylgruppe umgesetzt und in einem zweiten Schritt die genannte(n) Schutzgruppe(n)
entfernt und die nunmehr freie(n) Hydroxylgruppe(n) auf an sich bekannte Weise mit (Meth)acryl-säure, deren
Estern, Anhydridenund/oder Halogeniden verestert und gegebenenfalls die zu Organosiloxanen kondensierbaren
Organosilane kondensiert,

a sowie die nach diesem Verfahren herstellbaren flüssigkristallinen Verbindungen.

ш

(Meth)acryloxygruppen enthaltende flüssigkristalline Polyorganosiloxane

Die vorliegende Erfindung betrifft Acryloxy- und/oder Methacryloxygruppen enthaltende flüssigkristalline Polyorganosiloxane, ein Verfahren zu deren Herstellung sowie ein Verfahren zu deren Vernetzung und auf diese Weise herstellbare vernetzte flüssigkristalline Polyorganosiloxane.

(Meth)acryloxygruppen enthaltende flüssigkristalline Polyorganosiloxane sind grundsätzlich bekannt. In EP-B-0 066 137 (ausgegeben am 31. Juli 1985, H. Finkelmann et al., Consortium für elektrochemische Industrie GmbH) ist die Herstellung solcher Polymere durch Addition von Acryl- oder Methacrylsäureallylester an Organo-Wasserstoff-Polysiloxane beschrieben.

Methacryloxy- und Acryloxygruppen werden in flüssigkristalline Polyorganosiloxane eingeführt, damit letztere dreidimensional vernetzt werden können. Diese Vernetzung kann durch beispielsweise radikalische oder ionische Reaktion an den ethylenischen Doppelbindungen der (Meth)acryloxygrup-pen stattfinden. Um ein hochgradig dreidimensional vernetztes flüssigkristallines Polyorganosiloxan erhalten zu können, ist es deshalb erwünscht, einen möglichst hohen Anteil an (Meth)acryloxygruppen in das Polyorganosiloxan einzuführen.

Werden jedoch gemäß dem oben genannten Stand der Technik flüssigkristalline Polyorganosiloxane mit hohem Gehalt an (Meth)acryloxygruppen hergestellt, so lassen sich mit diesen Materialien nach deren Orientierung nur trübe und rauhe Filme herstellen.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es, (meth)acryloxyfunktionelle flüssigkristalline Polyorganosiloxane und diese enthaltende Zusammensetzungen bereitzustellen, die auch bei hohem Anteil an (Meth)-acryloxygruppen nicht trübe sind. Ferner war es Aufgabe der vorliegenden Erfindung, Polyorganosiloxane der vorstehend genannten Art bereitzustellen, aus denen sich glatte Filme herstellen lassen. Ebenso war es Aufgabe der vorliegenden Erfindung, hochgradig dreidimensional vernetzte, klare flüssigkristalline Polyorganosiloxane bereitzustellen.

Die vorstehend genannten Aufgaben werden durch die vorliegende Erfindung gelöst durch ein Verfahren zur Herstellung von Methacryloxy- und/oder Acryloxygruppen aufweisenden flüssigkristallinen Polyorganosiloxanen durch Umsetzung von Organosiloxanen und/oder zu Organosiloxanen kondensierbaren Organosiloxanen mit jeweils direkt an Siliciumatome gebundenen Wasserstoffatornen mit mesogene Gruppen aufweisenden Alkenen und/oder Alkinen, dadurch gekennzelchnet, daß man die genannten Organosiloxane zur Einführung der Methacryloxy-und/oder Acryloxygruppen in einem ersten Schritt mit Alken und/oder Alkin mit mindestens einer durch eine an sich bekannte Schutzgruppe geschützten nicht enolischen Hydroxylgruppe umgesetzt und in einem zweiten Schritt die genannte(n) Schutzgruppe(n) entfemt und die nunmehr freie(n) Hydroxylgruppe(n) auf an sich bekannte Weise mit (Meth)-acrylsäure, deren Estem, Anhydriden und/oder Halogeniden verestert und gegebenenfalls die zu Organosiloxanen kondensierbaren Organosilane kondensiert.

Bei den vorstehend genannten Organosiloxanen mit direkt an Siliciumatome gebundenen Wasserstoffatomen handelt es sich vorzugsweise um solche, die aus Einheiten der Formel (I) aufgebaut sind : [R_pH_qSiO_{(4-p-q)/2}] (I).

R gleiche oder verschiedene, gegebenenfalls substituierte C₁- bis C₁₈-Kohlenwasserstoffreste,

p eine ganze Zahl im Wert von 0 bis 3 und einem durchschnittlichen Wert von 1,8 bis 2,2, q eine ganze Zahl im Wert von 0 bis 3 mit einem durchschnittlichen Wert, der so bemessen ist, daß mindestens drei direkt an Siliciumatome gebundene Wasserstoffatome pro Molekül zugegen sind, und die Summe von p und q maximal 3 beträgt.

Beispiele für unsubstituierte Reste R sind Alkylreste, wie der Methyl-, Ethyl-, n- Propyl-, Iso-Propyl-, n-Butyl-, iso-Butyl-, tert.-Butyl-, n-Pentyl-, Iso-Pentyl-, neo-Pentyl-, tert.-Pentylrest, Hexylreste, wie der n-Hexylrest, Hexylreste, wie der n-Octylrest und iso-Oktylreste, wie der 2.2.4-Trimethylpentylrest, Nonylreste, wie der n-Nonylrest, Decylreste, wie der n-Decylrest, Dodecylreste, wie der n-Dodecylrest, Oktadecylreste, wie der n-Oktadecylrest; Alkenylreste, wie der Vinyl- und der Allylrest; Cycloalkylreste, wie Cyclopentyl-, Cyclohexyl-, Cycloheptylreste und Methylcyclohexylreste; Arylreste, wie der Phenyl- Naphtyl- und Anthryl- und Phenanthrylrest; Alkarylreste, wie o-, m-, p-Tolylreste, Xylylreste und Ethylphenylreste; Aralkylreste, wie der Benzylrest, der a- und der B-Phenylethylrest;

Beispiele für substituierte Reste R sind Cyanalkylreste, wie der ß-Cyanethylrest, und halogenierte Kohlenwasserstoffreste, beispielsweise Halogenalkylreste, wie der 3,3,3-Trifluor-n-propylrest, der 2,2,2,2,2,2-Hexafluorisopropylrest, der Heptafluorisopropylrest, und Halogenarylreste, wie der o-, m-, und p-Chlorphenylrest.

Vorzugsweise bedeutet R jeweils einen gegebenenfalls halogenierten Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 18,

Insbesondere 1 bis 10 Kohlenstoffatomen.

Besonders bevorzugt als Reste R sind C1- bis C4-Alkylreste und Phenylreste, insbesondere Methylre-

Besonders bevorzugt als Siloxane der Formel (I) sind solche, die zu mindestens 80% ihrer Einheiten aus solchen der Formetn

[(CH₃)₂SiO] (II), {(CH₃)HSiO] (III) , [H(CH₃)₂SiO_{1 α}] (IV) und [(CH₃)₃SiO_{1 α}] (V) autgebaut sind.

Bei den vergenannten, zu Organosiloxanen kondensierbare Organosilane mit direkt an Siliciumatome gebundenen Wasserstoffatomen handelt es sich vorzugsweise um solche der Formel (VI)

R, H, SIY(4+-s) oder deren Mischungen, wobei in Formel (VI) R die für Formel (I) angegebene Bedeutung hat und Y eine kondensierbare Gruppe, vorzugsweise eine C_{τ} -bis C_{\bullet} -Alkoxygruppe oder ein Halogenatom, r eine ganze Zahl Im Wert von 0 bis 3,

s eine ganze Zahl im Wert von 0 bis 3, mit einem durchschnittlichen Wert von mindestens 0,1 und die Summe von r und s maximal 3 beträgt, bedeutet

Vorzugswelse bedeutet Y ein Chloratom oder eine Methoxy-oder Ethoxygruppe. Vorzugsweise beträgt der Wert von s maximal 1.

Als mesogene Gruppen aufweisende Alkene bzw. Alkine können alle solche Verbindungen eingesetzt werden, die auch bisher zur Herstellung flüssigkristalilner Organo(poly)siloxane durch Anlagerung von mesogene Gruppen enthaltenden ethylenisch bzw. acetylenisch ungesättigten, mesogene Gruppen enthaltenden Verbindungen an direkt an Siliciumatome gebundene Wasserstoffatome von Organosilanen und Organo(poly)siloxanen hergestellt werden konnten.

Der Begriff "mesogene Gruppen" ist in der Fachwelt gut bekannt. Es sind dies diejenigen Gruppen, die in einem Molekül fillssigkristalline Eigenschaften hervorrufen können. Mesogene Gruppen sind u.a. von Dietrich Demus et al. ("Flüssige Kristalie in Tabellen", VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, Leipzig, 1974) beschrieben, wobei die dort genannten mesogenen Gruppen zum Inhalt der Offenbarung der hier beschriebenen Erfindung zu rechnen sind.

Beispiele für mesogene Gruppen sind Derivate des Cyclohexans, wie Cyclohexylcarbonsäurecyclohexylester, Cyclohexylcarbonsäurephenylester, Cyclohexylphenylether, Cyclohexylbenzole, Dicyclohexylderivate, Derivate des Stilbens, Benzoesäurephenylester und seine Derivate, Sterolde, wie Chole sterin, dessen Derivate, wie Cholesterinester, Cholestan und dessen Derivate, Benzylidenaniline, Azobenzol und seine Derivate, Azoxybenzol und dessen Derivate, Alkyl- und Alkoxyderivate von Biphenyl. Schiff'sche Basen.

Oftmals ist es aus anwendungstechnischen Gründen erwünscht, daß die mesogenen Gruppen polare Funktionen, wie beispielsweise die Nitrilgruppe, enthalten, um Im Flüssigkristall einen hohen dielektrischen Anisotropieeffekt zu erzielen.

Als im erfindungsgemäßen Verfahren einsetzbare, mesogene Gruppen aufweisende Alkene bzw. Alkine sind diejenigen der Formel (VII) bevorzugt: C,H,-(X1a-A1b -A2c) -Z,-(-X21-A3p-A4h-);-A5k (VII), worin

n eine ganze Zahl im Wert von 1 bis 20, m den Wert von 2n besitzt, oder, falls n mindestens 2 bedeutet, auch den Wert von (2n-2) bedeuten kann, X1 und X2 gleiche oder verschiedene zweibindige Reste aus der Gruppe -O-, -COO-, -CONH-, -CO-, -S-, -C=C-, -CH = CH-, -CH = N-, -N = N- und -N = N(O)-,

A1, A2, A5 und A4 gleiche oder verschiedene zweibindige Reste, nämlich 1,4-Phenylen-, 1,4-Cyclohexylenreste, substituierte Arylene mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomen, substituierte Cycloalkylene mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomen und Heteroarylen mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomen,

Z gleiche oder verschiedene zwei- bls vierbindige Benzol- Cyclohexan- oder Cyclopentanreste, A⁵ gleiche oder verschiedene, gesättigte oder olefinisch ungesattigte Alkyl-, Alkoxy- oder Cycloalkytreste mit jeweils 1 bis 16 Kohlenstoffatomen, Cholestanreste, Cholesterytreste, Halogenatome, Wasserstoffatome, Hydroxyl-, Nitrll- und Trialkylsiloxygruppen, deren jeweils Alkylreste 1 bis 8 Kohlenstoffatome besitzen,

a, b, c, d, f, g, h, I und k jeweils gleiche oder verschiedene ganze Zahlen im Wert von 0 bis 3, die Summe a+b+c+d+e+f+g+h+i+k mindestens 2 und die Summe von d und i maximal 4 beträgt und e eine Zahl im Wert von 0 oder 1,

Die Reste XI und X2 können, falls sie nicht symmetrisch gebaut sind, mit jedem ihrer Enden an jedem ihrer Bindungspartner verbunden sein. So kann beispielsweise in der obigen Formel (VII) und in den unten aufgeführten Formein der Rest -COO- auch als -OOC-, der Rest -CONH- auch als -NHCO-, -CH = N- auch ais -N = CH- gebunden sein.

Als Substituenten für die substituierten Arylene und Cycloalkylene A¹, A², A³ und A⁴ sind Halogenatome, C₁- bis C₄-Alkoxyreste, Nitro- und Cyanogruppen, C₁- bis C₅-Alkylreste, Carboxy-(C₁- bis C₄-Alkyl)-Reste und Tri-(C₁- bis C₄-Alkyl)-Siloxyreste bevorzugt.

Vorzugsweise hat n einen Wert von 2 bis 5 und vorzugsweise hat m den Wert 2n.

Beispiele für Reste A⁵ sind Alkylreste, wie der Methyl-, Ethyl-, n- Propyl-, iso-Propyl-, n-Butyl-, iso-Butyl-, tert-Butyl-, n-Pentyl-, iso-Pentyl-, neo-Pentyl-, tert-Pentylrest, Hexylreste, wie der n-Hexylrest, Heptylreste, wie der n-Heptylrest, Oktylreste, wie der n-Octylrest und iso-Oktylreste, wie der 2,2,4-Trimethylpentylrest, Nonytreste, wie der n-Nonytrest, Decylreste, wie der n-Decylrest, Dodecylreste, wie der n-Dodecylrest, Hexadecylreste, wie der n-Hexadecylrest; Alkenyireste, wie der Vinyl- und der Allyirest, Butenyl-, Pentenyl-, Hexenyl-, Oktenyl-, Oktedienyl-, Decenyl-, Dodecenyl- und Hexadecenylreste; Cycloalkylreste, wie Cyclopentyl-, Cyclohexyl-, Cyclohexyl-, Decenyl-, Butenylcy-, Hexadecoxyreste; Alkenoxyreste, wie der Allyloxyrest, Butenyloxy-, Pentenyloxy-, Hexenyloxy-, Oktenyloxy-, Decenyloxy-und Hexadecenyloxyreste; Cycloalkylreste, wie der Cyclopentyl-, Cyclohexyl-, Cyclohexyl-, Cyclohexyl-, Cyclohexenyl-, Und Cycloheptenylreste; Cholestanreste; der Cholesterylrest; Fluor-, Chlor- oder Bromatome; Wasserstoffatome; Hydroxyl-, Nitril-, und Trimethylsilyl-, Triethylsilylgruppen.

Es ist ganz besonders bevorzugt, daß $-C_nH_m$ $-(X^1_a-A^1_b-A^2_c)_d$ -in der oblgen Formel (VIII) einen Rest der Formel (VIII):

$$CH_2=CH-CH_2-O-\langle O \rangle -$$
 (VIII)

bedeutet.

20

26

60

Insbesondere bevorzugt als Verbindungen der Formel (VII) sind diejenigen der Formel (IX):

30
 $CH_2=CH-CH_2-O-\langle \bar{c} \rangle -X^2f-A^3g-A^5k$ (IX),

worin X^2 , A^5 , f, g und k die für Formel (VII) angegebenen Bedeutungen haben und vorzugsweise f den Wert 1, g entweder 0 oder 1 und k1 besitzt.

Im erfindungsgemäßen Verfahren kann als Alken und/oder Alkin mit mindestens einer durch eine an sich bekannte Schutzgruppe geschützten nicht enolischen Hydroxylgruppe jede Verbindung der oben genannten Art eingesetzt werden, welche an direkt an Siliciumatome gebundene Wasserstoffatome aufweisende Organosiliciumverbindungen addiert werden können und deren Hydroxylgruppe sich nach Entfernen der Schutzgruppe verestern läßt.

Wegen der leichteren Zugänglichkeit sind Alkene vor Alkinen bevorzugt.

Schutzgruppen für Hydroxylgruppen sind sehr gut bekannt und u.a. in Houben-Weyl, Methoden der organischen Chemie, 4. Auflage, Band VI/1b Alkohole III, Georg Thieme Verlag, Stuttgart auf den Seiten 735 ff. beschrieben. So kann das Wasserstoffatom der Hydroxylgruppe beispielsweise durch eine tert.-Butyl-, Benzyl, Triphenylmethyl-, Trialkylsilyl-, Formaldehydacetal-, Acetaldehydacetal-, O,N-Acetal-, O,O-Acetal-, Carbonsäureester-, wie Chloressigsäureester-, Orthoestergruppe ersetzt sein. Die chemische Natur der Schutzgruppe spielt im erfindungsgemäßen Verfahren an sich keine Rolle. Entscheidend ist, daß die Schutzgruppe während der Anlagerung des Alkens und/oder Alkins an direkt an Siliciumatome gebundene Wasserstoffe stabil ist, sich aber nach dieser Reaktion unter für das Produkt im wesentlichen inerten Bedingungen entfernen läßt.

Im erfindungsgemäßen Verfahren sind säurelabile Schutzgruppen bevorzugt, insbesondere die Tri-(C₁-bis C₄-Alkyl)-Silylgruppe, die tert.-Butyl-, Triphenylmethyl- und die Amei sensäureorthoestergruppe, speziell die Tri-(C₁- bis C₄-Alkyl)-Silylgruppe.

Als Alken und/oder Alkin mit mindestens einer durch eine an sich bekannte Schutzgruppe geschützte nicht enolischen Hydroxylgruppe ist insbesondere ein Alken mit bis zu 30 Kohlenstoffatomen und einer durch eine Schutzgruppe blockierten nicht enolischen Hydroxylgruppe bevorzugt, wobei das Alken neben Kohlenstoffatomen und Wasserstoffatomen noch weitere Atome besitzen kann, vorzugswelse Sauerstoffatome, und diese Sauerstoffatome auch die Kohlenstoffkette des Alkens in Art einer Ether- und/oder Esterbindung unterbrechen können.

Ganz besonders bevorzugt als Alkene mit blockierter Hydroxylgruppe sind solche der Formel (X): CH2 = CH-R -O-SiR 3

R gleiche oder verschiedene Cı- bis C₄-Alkylreste, vorzugsweise Methylreste und R" einen zweiwertigen Rest aus der Gruppe der Verbindungen der Formel (XI) und (XII) :

(XI) und -C₁H₂₁--CH2-A1-X1-A2-

worin

. 30

t eine ganze Zahl im Wert von 1 bis 18 und

A¹ ,A² und X¹ die für Formel (VII) angegebenen Bedeutungen besitzen. Als Bedeutung für A1 und A2 in der obigen Formel (XIII) sind Insbesondere 1,4-Phenylenreste

bevorzugt

Die erfindungsgemäße Umsetzung sowohl der mesogene Gruppen aufweisenden Alkene und/oder Alkine als auch der Alkene und/oder Alkine mit mindestens einer durch eine an sich bekannte Schutzgruppe geschützten Hydroxylgruppe mit Organosiloxanen und/oder Organosilanen erfolgt vorzugsweise in Gegenwart eines Platinmetalle und/oder deren Verbindungen enthaltenden Katalysators. Bevorzugt als Platinmetalle und/oder deren Verbindungen sind Platin und/oder dessen Verbindungen. Es können hier alle Katalysatoren eingesetzt werden, die auch bisher zur Addition von direkt an Si-Atome gebundenen Wasserstoffatomen an allphatisch ungesättigte Verbindungen eingesetzt wurden. Beispiele für solche Katalysatoren sind metallisches und feinverteiltes Platin, das sich auf Trägem, wie Siliciumdioxyd, Aluminiumoxyd oder Aktivkohle befinden kann, Verbindungen oder Komplexe von Platin, wie Platinhalogenide, z. B. PtCl4, H₂PtCl₆*8H₂O, Na₂PtCl₄*4H₂O, Platin-Olefin-Komplexe, Platin-Alkohol-Komplexe, Platin-Alkoholat-Komplexe, Platin-Ether-Komplexe, Platin-Aldehyd-Komplexe, Platin-Keton-Komplexe, einschileßlich Umsetzungsprodukten aus H2PtCls 6H2O und Cyclohexanon, Platin-Vinylsiloxankomplexe, insbesondere Platin-Divinyltetramethyldisiloxankomplexe mit oder ohne Gehalt an nachweisbarem anorganisch gebundenem Halogen, Bis-Dicyclopentadienplatindichlorid, Trimethylendipyridinplatindichlorid, (gamma-picofin)-platindichlorid. Dimethylsulfoxydethylenplatin-(II)-dichlorid sowie Umsetzungsprodukte von Platintetrachlorid mit Olefin und primärem Amin oder sekundärem Amin oder primärem und sekundärem Amin, wie das Umsetzungsprodukt aus in 1-Octen gelöstem Platintetrachlorid mit sec.-Butylamin, oder Ammonium-Platinkomplexe gemäß EP-B 110 370.

Platinkatalysator wird vorzugsweise in Mengen 0,5 bis 500 Gewichts-ppm (Gewichtsteilen je Million Gewichtsteilen), Insbesondere 2 bis 400 Gewichts-ppm, jeweils berechnet als elementares Platin und bezogen auf das Gesamtgewicht der in der Reaktionsmischung vorliegenden direkt an Siliciumatome

gebundene Wasserstoffatome aufweisenden Silanen und/oder Siloxanen, eingesetzt.

Die Umsetzung von Organosiloxanen und/oder zu Organosiloxanen kondensierbaren Organosilanen mit Jeweils direkt an Sillclum gebundenen Wasserstoffatomen mit mesogene Gruppen aufweisenden Alkenen und/oder Alkinen einerseits und mit Alken und/oder Alkin mit mindestens einer durch eine an sich bekannte Schutzgruppe geschützten Hydroxylgruppe andererseits kann gleichzeitig oder nacheinander in beliebiger Reihanfolge erfolgen. Vorzugsweise erfolgt sie gleichzeitig.

Die genannte Umsetzung (nachfolgend Hydrosilytierung genannt) kann in Abwesenheit oder in Anwesenheit von Lösungsmittel erfolgen, wobei die Anwesenheit von Lösungsmittel bevorzugt ist. Falls Lösungsmittel verwendet werden, sind Lösungsmittel oder Lösungsmittelgemische, welche unter den Reaktionsbedingungen weitgehend inert sind und insbesondere solche mit einem Siedepunkt bzw. Siedebereich von bis zu 120° C bei 0,1 MPa bevorzugt. Beispiele für solche Lösungsmittel sind Ether, wie Dioxan, 46 Tetrahydrofuran, Diethylether, Diethylenglycoldimethylether, chlorlerte Kohlenwasserstoffe, wie Dichlormethan, Trichlormethan, Tetrachlormethan, 1,2-Dichlorethan, Trichlorethylen; Kohlenwasserstoffe, wie Pentan, n-Hexan, Hexan-Isomerengemische, Heptan, Oktan, Waschbenzin, Petrolether, Benzol, Toluoi, Xylole; Ketone, wie Aceton, Methylethylketon, Methyl-isobutylketon; Schwefelkohlenstoff und Nitrobenzol, oder

Gemische dieser Lösungsmittel. Die Bezeichnung Lösungsmittel bedeutet nicht, daß sich alle Reaktionskomponenten in diesem lösen müssen. Die Reaktion kann auch in einer Suspension oder Emulsion eines oder mehrerer Reaktionspartner durchgeführt werden . Die Reaktion kann auch in einem Lösungsmittelgemisch mit einer Mischungslücke ausgeführt werden, wobel in jeder der Mischphasen jeweils mindestens ein Reaktionspartner löslich ist.

Die Hydrosilylierung kann beim Druck der umgebenden Atmosphäre, also etwa 0,1 MPa (abs.), sie kann auch bei höheren oder bei niedrigeren Drücken durchgeführt werden. Bevorzugt sind Drücke von 0,01 MPa (abs.) bis 1,0 MPa (abs.), insbesondere von 0,09 MPa (abs.) bis 0,11 MPa (abs.) durchgeführt.

Vorzugsweise wird die Hydrosilylierung bei Temperaturen von 0 °C bis 150 °C, insbesondere von 80 C bis 100 °C durchgeführt.

Vorzugsweise werden 0,1 bis 10 Mol, insbesondere 0,5 bis 2 Mol von Verbindungen der Formein (VII). und (X) pro Grammatom direkt an Siliciumatome gebundene Wasserstoffatome bei der Hydrosilyllerung eingesetzt.

Vorzugsweise beträgt das Molverhältnis von eingesetzter Verbindung der Formel (VII) mit Ausnahme von Verbindung der Formel (X) zu eingesetzter Verbindung der Formel (X) von 0,01 bis 99, insbesondere 0,1 bis 10, speziell 0,5 bis 2.

Das Produkt der Hydrosilylierung muß nicht - und wird vorzugswelse nicht - aus der Reaktionsmischung isoliert werden. Die anschließenden Reaktionsschritte - Abspaltung der Schutzgruppe und Veresterung der nun ungeschützten Hydroxylgruppe - wird vorzugsweise in demselben Reaktionsgefäß wie die Hydrosilylierung durchgeführt (Eintopfreaktion).

Die Reaktionsbedingungen für die Abtrennung der Schutzgruppe hängen vom Typ der gewählten Schutzgruppe ab und sind hin reichend bekannt. Sie sind unter anderem in dem oben aufgeführten Zitat aus Houben-Weyl und in den dort zitierten Textstellen angegeben. Die Tri-(C1- bis C4-alkyi-)sliylgruppe, welche, wie oben erwähnt, als Schutzgruppe bevorzugt ist, wird vorzugsweise unter Katalyse von Säuren oder Basen entfernt. Als Säuren und Basen können jede bekannten Säuren und Basen verwendet werden, welche sich dem übrigen Teil des gewünschten Reaktlonsprodukts gegenüber im Wesentlichen inert verhalten.

Beispiele für Säuren sind Lewis-Säuren, wie BF₃, AlCl₃, TiCl₃, SnCl₄, SO₃, PCl₅, POCl₃, FeCl₃ und dessen Hydrate und ZnCl₂; Brönstedt-Säuren, wie Salzsäure, Bromwasserstoffsäure, Schwefelsäure, Chlorsulfonsäure, Phosphorsäuren, wie ortho-, meta- und Polyphosphorsäuren, Borsäure, selenige Säure, Salpetersäure, Essigsäure, Propionsäure, Halogenessigsäuren, wie Trichlor- und Triffuoressigsäure, Oxalsäure, ptoluolsulfonsäure, saure lonenaustauscher, saure Zeolithe, säureaktivierte Bleicherde, säureaktivierter Ruß, Fluorwasserstoff, Chlorwasserstoff und dergleichen mehr.

Beispiele für Basen sind Lewis-Basen wie Ammoniak, Amine und Cyanid; Brönstedt-Basen, Wie NaOH, KOH, CsOH, Tri(C₁- bis C₄-alkyl-)ammoniumhydroxide, Tetra-n-butylphosphonlumhydroxid, Mg(OH)₂, Car(OH)₂, Carbonate und Hydrogencarbonate von Li, Na, K, Rb, Cs, Mg, Ca, Sr und Ba und dergleichen mehr. Wegen der leichten Zugänglichkeit sind NaOH und KOH als Basen und Salz- und Schwefelsäure als Säuren bevorzugt. Die Basen können in Substanz oder gelöst in einem Lösungsmittel, vorzugsweise Methanol oder Ethanol, eingesetzt werden. Die Abspaltung der oben erwähnten Trialkylsiloxygruppen wird vorzugsweise bei erhöhter Temperatur, insbesondere bei Temperaturen von 30 °C bis 150 °C, speziell von 60 °C bis 90 °C durchgeführt. Drücke von 0,09 bis 0,11 MPa (abs.) sind bevorzugt.

Vorzugsweise werden während der Abspaltung der oben erwähnten Trialkylsiloxygruppen niedrigsledende Komponenten aus dem Reaktionsgemisch entfernt.

Die nachfolgende Veresterung kann mit jedem Derivat der Acrylsäure und/oder Methacrylsäure durchgeführt werden, welche auch bisher zur Veresterung von Hydroxylgruppen eingesetzt worden sind. Dies sind insbesondere die Ester, Anhydride und/oder Halogenide dieser Säuren. Bevorzugt sind die Chloride und die Anhydride, speziell die Anhydride der vorstehend genannten Säuren.

Vorzugsweise werden von 0,1 bis 100 Äguivalente, insbesondere von 1 bis 2 Äquivalente der genannten Derivate der (Meth)acryisäure pro zu verestemder Hydroxylgruppe eingesetzt.

Alle der vorstehend oder nachstehend genannten Reaktionspartner, Katalysatoren, Lösungsmittel, Photoinitiatoren, UV-Licht-Quellen etc. können einzeln oder im Gemisch eingesetzt werden. Es können z.b. jeweils eine Verbindung der Formeln (I), (VI), (VII), (X), (XIII), ein Platin-Katalysator, ein Lösungsmittel usw., es können auch jeweils Gemische der vorstehend genannten Substanzen bzw. Geräte eingesetzt werden.

Werden im vorstehend geschilderten Verfahren Organosilane der Formel (VI) eingestzt, so können diese anschließend nach an sich bekannten Verfahren zu flüssigkristallinen Organopolysiloxanen polykondensiert werden. Dies kann u.a. durch Umsetzung mit Säuren, wie wäßriger Salzsäure, erfolgen. Derartige Verfahren sind beschrieben in W.Noll: Chemistry and Technology of Silicones, Academic Press, Orlando Fla., 1968, Selte 191 bis 239.

Die erfindungsgemäßen und gemäß dem oben geschilderten erfindungsgemäßen Verfahren herstellbaren Methacryloxy- und/oder Acryloxygruppen aufweisenden flüssigkristallinen Polyorganosiloxane können dreidimensional vernetzt werden. Diese Vernetzung wird vorzugsweise mittels freier Radikale bewirkt, welche durch Peroxide, durch UV-Licht oder durch energiereichere elektromagnetische Strahlung als UV-Licht, oder thermisch erzeugt werden. Die Vernetzung kann aber auch mittels direkt an Siliciumatome gebundene Wasserstoffatome enthaltenden Vernetzern unter Katalyse durch die oben genannten Platinmetallkatalysatoren bewirkt werden. Sie kann auch kationisch oder anionisch erfolgen. Besonders bevorzugt ist die Vernetzung durch UV-Licht.

Unter UV-Licht in diesem Sinne ist elektromagnetische Strahlung mit einer Wellenlänge von 13 nm bis 400 nm, insbesondere von 100 nm bis 400 nm, zu verstehen. Unter Vernetzung durch UV-Licht ist in

diesem Fall die Vernetzung mit Hilfe einer Strahlungsquelle zu verstehen, welche eine größere Intensität an UV-Licht als das normale Sonnenlicht am Erdboden besitzt. Als UV-Strahlungsquellen sind solche mit einem Intensitätsmaximum im Bereich von 200 nm bis 400 nm bevorzugt. Solche UV-Lampen sind im Handel erhältlich.

Vorzugsweise enthalten die erfindungsgemäßen, durch UV-Licht vernetzbaren Zusammensetzungen neben den erfindungsgemäßen flüssigkristallinen Organopolysiloxanen noch Verbindungen der Formel (XIII)

$$CH_2 = CQ-COO-(R''')_{u}-(X^1_a-A^1_b-A^2_c)_d-Z_c-(-X^2_t-A^3_c-A^4_b-)_t-A^6_1$$
 (XIII),

A⁵ eine der Bedeutungen von A⁵ besitzt oder ein Rest der Formei CH₂ = CQ-COO-(R²²)_u- ist, Q ein Wasserstoffatom oder eine Methylgruppe bedeutet,

R gleiche oder verschiedene zweibindige Reste aus der Gruppe -CH₂-, -O-CH₂-, -O-CH₂

u eine ganze Zahl im Wert von 0 bis 20,

I 0 oder 1 ist und

X1, X2, A1, A2, A3, A4, A5, a, b, c, d, e, f, g, h, i und k die für Formel (VII) angegebenen Bedeutungen haben. Vorzugsweise enthalten die erfindungsgemäßen, durch UV-Licht vernetzbare Massen Verbindung(en) der Formel (XIII) in Mengen von 0.1 Gewichtstellen bis 90 Gewichtstellen, insbesondere von 5 Gewichtstellen bis 50 Gewichtstellen, jeweils bezogen auf das Gewicht der eingesetzten erfindungsgemäßen flüssigkristallinen Organopolysiloxane.

Die Verbindungen der Formel (XIII) dienen in erster Linie zur Senkung der Viskosität der erfindungsge-

mäßen Zusammensetzung.

Bevorzugt als Verbindungen der Formel (XIII) sind solche der Formel (XIV) :

$$CH_2 = CQ - COO - \sqrt{o} - X^2 f - A^3 g - X^1 a - A^6 1$$
 (XIV)

worin Q ein Wasserstoffatom oder eine Methylgruppe bedeutet und X¹, X², A³, A⁶, a, f, g und i die für Formel (VII) angegebenen Bedeutungen haben und vorzugsweise f den Wert 1, a und g jeweils entweder 0 oder 1 besitzt.

Bevorzugt als Verbindungen der Forme! (XIV) sind 4-Methacryloxybenzoesäure-4-(prop-2-en-1-oxy)-phenylester, 4-(Prop-2-en-1-oxy)-benzoesäure-(4-methacryloxy-)phenylester, 4- (Methacryloxy)benzoesäure-(4-methacryloxy-)phenylester und 4-(Propyl-1-oxy) benzoesäure-(4-methacryloxy)-phenylester.

Die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen werden vorzugsweise in Anwesenheit von Photoinitiato-

ren und/oder Photosensibilisatoren durch UV-Licht vernetzt.

Geeignete Photoinitiatoren und Photosensibilisatoren sind jeweils gegebenenfalls substituierte Acetophenone, Propiophenone, Benzophenone, Anthrachinone, Benzile, Carbazole, Xanthone Thioxanthone, Fluorenone, Benzoine, Naphthalinsulfonsäuren und Benzaldehyde und Zimtsäuren.

Beispiele hierfür sind Fluorenon, Fluoren, Carbazol; Acetophenon; substituierte Acetophenone, wie 3-Methylacetophenon, 2,2'-Dimethoxy-2-phenylacetophenon, 4-Methylacetophenon, 3-Bromacetophenon, 4-Allylacetophenon, p-Diacetylbenzol, p-tert,-Butyltrichloracetophenon; Propiophenon; substituierte Propiophenone, wie 1-[4-(Methylthio)phenyl]-2-morpholin-propanon-1, Benzophenon; substituierte Benzophenone, wie Michlers Keton, 3-Methoxybenzophenon, 4,4'-Dimethylaminobenzophenon, 4-Methylbenzophenon, 4-Chlorbenzophenon, 4-Chlorbenzophenon, 4-Chlorbenzophenon, 4-Chlorbenzophenon, 4,4'-Dimethoxybenzophenon, 4-Chlorbenzophenon; Substituierte Xanthone, wie 3-Chlorxanthon, 3,9-Dichlorxanthon, 3-Chlorbenzophenon; Thioxanthon; substituierte Thioxanthone, wie Isopropenylthioxanthon; Anthrachinon; substituierte Anthrachinone, wie Chloranthrachinon und Anthrachino-1,5-disulfonsäuredinatriumsalz, Benzoin; substituierte Benzoine, wie Benzoinmethylether; Benzoi; 2-Naphthalinsulfonylchlorid; Benzaldehyd; Zimtsaure.

Photinitiatoren und/oder Photosensibilisatoren sind in den erfindungsgemäßen Zusammensetzungen vorzugsweise in Mengen von 0,01 bis 10 Gewichts-%, insbesondere von 0,5 bis 5 Ge wichtsprozent, jeweils bezogen auf das Gewicht des flüssigkristallinen Organopolysiloxans, eingesetzt.

Es ist weiterhin bevorzugt, den erfindungsgemäßen Zusammensetzungen Polymerisationsinhibitoren zuzusetzen, und zwar insbesondere von 1 ppm bis 5 000 ppm, speziell von 100 bis 1 000 ppm, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung.

Als Polymerisationsinhibitoren sind Dihydroxybenzole bevorzugt, welche gegebenenfalls mit C₁- bis C₅Alkylgruppen am Ring substituiert oder an einem oder beiden Hydroxylgruppen verethert sind. Beispiele für

soliche Polymerisationsinhibitoren sind Hydrochinon, p-Methoxyphenol und p-tert.-Butylbrenzkatechin. Ebenfalls wirksam als Polymerisationsinhibitoren sind Chinonderivate und Nitrosoverbindungen.

Die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen können bis zu 50 Gewichts-%, vorzugsweise von 0,1 bis 10 Gewichtsprozent, jeweils bezogen auf das Gewicht der Zusammensetzung nicht mesogene Monomere und Oligomere enthalten. Belspiele für solche Monomere und Oligomere sind Ethandioldi(meth)acrylat, Hexandioldi(meth)acrylat, Diethylenglycoldi(meth)acrylat, Triethylen-glycoldi(meth)acrylat, Trimethylolpropantri(meth)acrylat und a,e-Divlnylsiloxane.

Ferner können die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen bis zu 50% bezogen auf ihr Gewicht, insbesondere von 0,01 Gewichts% bis 30 Gewichts% an Füllstoffen enthalten.

Beispiele für Füllstoffe sind nicht verstärkende Füllstoffe, also Füllstoffe mit einer BET-Oberfläche von bis zu 50 m²/g, wie Quarz, Diatomeenerde, Calciumsilikat, Zirkoniumsilikat, Zeolithe, Metalloxidpulver, wie Aluminium-, Titan-, Eisen-, oder Zinkoxide bzw. deren Mischoxide, Bariumsulfat, Calciumcarbonat, Gips, Siliciumnitrid, Siliciumcarbid, Bornitrid, Glas- und Kunststoffpulver; verstärkende Füllstoffe, also Füllstoffe mit einer BET-Oberfläche von mehr als 50 m²/g, wie pyrogen hergestellte Kieselsäure, gefällte Kieselsäure, Ruß, wie Fumace- und Acetylenruß und Silicium-Aluminium-Mischoxide großer BET-Oberfläche; faserförmige Füllstoffe, wie Asbest sowie Kunststoffasern. Die genannten Füllstoffe können hydrophobiert sein, beispielsweise durch die Behandlung mit Organosilanen bzw. -slioxanen oder durch Verätherung von Hydroxylgruppen zu Alkoxygruppen. Es kann eine Art von Füllstoff, es kann auch ein Gemisch von mindestens zwei Füllstoffen eingesetzt werden.

Des weiteren können die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen weitere Stoffe enthalten, belspleisweise Pigmente, Weichmacher, Haftvermittler, weitere Polymere, Lösungsmittel, Emulgatoren, Rostschutzmittel, Stabilisatoren und andere, zumeist übliche Zusätze.

Vorzugsweise werden die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen dadurch vernetzt, daß sie bei Temperaturen von -20°C bis +180°C, insbesondere bei +20°C bis +100°C auf ein Substrat aufgetragen und nach üblichen Methoden orientiert werden, beispielsweise durch Schmeizauftrag mittels eines Rakels oder durch elektrische oder magnetische Felder und anschließend der Strahlung einer UV-Lampe ausgesetzt werden.

Als Ausgangsstoffe für die erfindungsgemäßen Verbindungen und Zusammensetzungen eignen sich besonders die neuen Verbindungen der Formel (XV)

worin

30

55

10

ein Cholesteryirest oder ein Rest der Formel CH₂ = CH-CH₂-,

1 ein Carboxylrest der Formeln -COO- oder -OCO-

 Σ ein Wasserstoffatom, eine C₁- bis C₆-Tri-(Kohlenwasserstoff)silylgruppe oder ein Rest der Formel CH₂ = CQ-CQ- und

Q ein Wasserstoffatom oder eine Methylgruppe sind.

Vorzugsweise bedeutet Q in Formel (XV) ein Wasserstoffatorn. Vorzugsweise bedeutet der Rest Σ , falls er eine C_1 - bis C_6 -Tri-(Kohlenwasserstoff)silylgruppe ist, eine Trimethylsilylgruppe.

Die Synthese von fünf Verbindungen der Formel (XV) sind nachstehend vor Beispiel 1 unter A., B., C., D. und E beschrieben,

Die auf diese Welse erhältlichen erfindungsgemäßen dreidimensional vernetzten flüssigkristallinen Polyorganosiloxane lassen sich zur Herstellung von Membranen zum Trennen von Stoffgemischen (beispielsweise von Gasen wie Sauerstoff und Stickstoff) und zur gezielten Wirkstoffreigabe (beispielsweise von Arzneimitteln und Agrochemikalien), in der optischen Anzeige elektromagnetischer Felder (Optoelektronik), auf dem Gebiet der Informationsspeicherung, der elektrographischen Verfahren, der Lichtmodulation, als Bestandteil von Polarisationsfolien, optischen Filtern, Reflektoren, in Beschichtungen, als Lackpigmente und stationäre Phasen für die Gas- und Flüssigchromatographie.

Sie eignen sich insbesondere zur beschichtung von Folien, Stoffen, Leder, Keramik, Holz, Metall oder Kunststoffen zu Dekorationszwecken.

in den nachfolgenden Beispielen sind, falls jeweils nicht anders angegeben,

a) alle Mengenangaben auf das Gewicht bezogen;

b)alle Drücke 0,10 MPa (abs.);

c)alle Temperaturen 20° C.

Herstellung der neuen Ausgangsverbindungen gemäß Formei (XV):

5 A. 4-(Prop-2-en-1-oxy)benzoesäure(4-hydroxyphenyi)ester.

Eine Lösung von 78,8 g 4-(Prop-2-en-1-oxy)benzoesäurschlorid (erhältlich gemäß DE-A 29 44 591) und 220,0 g Hydrochinon in 400 ml trockenem Tetrahydrofuran wurden 4 h lang unter Rückfluß gekocht. Nach dem Einengen wurde das Produkt aus Toluol und Ethanol (1:1 Volumenteile) umkristallisiert.

Schmelzpunkt: 146° C.

B. 4-(Prop-2-en-1-oxy)benzoesäure(4-trimethylsiloxyphenyl)ester.

Zu einer Lösung von 66,0 g 4-(Prop-2-en-1-oxy)benzoesäure(4-hydroxyphenyf)ester (herstellbar gemäß A.) in 200 mi trockenem Toluol wurden bei 90°C 30,0 g Hexamethyldisilazan (käuflich erhältlich bei der Wacker-Chemie GmbH, D-8000 München) tropfenweise zugegeben und die so erhaltene Mischung 2 h lang unter Rückfluß gekocht. Die flüchtigen Bestandteile der Mischung wurden abdestilliert und das Rohprodukt aus Toluol und Hexan umkristallisiert.

Schmelzpunkt: 87°C.

C. 4-Trimethylsilyloxybenzoesäure-4-(prop-2-en-1-oxy)phenylester

Zu einer Lösung von 75 g 4-(Prop-2-en-1-oxy)phenol (erhältlich gemäß Chemical Abstracts 68, 46 168b bzw. der dort referierten Literatursteile) in 400 ml Toluol wurden bei 100° C unter Stickstoffatmosphäre innerhalb von 3.5 h 114 g 4-Trimethylsiloxybenzoesäurechlorid (erhältlich gemäß Chemical Abstracts 95, 150 758b bzw. der dort referierten Literaturstelle) zugetropft und anschließend weitere 8 Stunden unter Rückfluß gekocht. Nach dem Abkühlen wurde von eventuell ausgefallenen Produkten abführiert und das Filtrat vom Lösungsmittel befreit. Das Produkt verblieb als äußerst hydrolyseempfindliches Öl.

D. 4-Methacryloxybenzoesäure-4-(prop-2-en-1-oxy)phenylester

Eine Lösung von 18.9 g 4-Trimethylsilyloxybenzoesäure-4-(prop-2-en-1-oxy)phenylester (herstellbar gemäß C.) In 15 ml Toluol und 10 ml Ethanol wurde 1 Stunde unter Rückfluß gekocht und anschließend von flüchtigen Bestandtellen im Vakuum befreit. Die verbliebenen 13.3g 4-Hydroxybenzoesäure-4-(prop-2-en-1-oxy)phenylester wurden zusammen mit 30 g Methacrylsäureanhydrid und 1.2 g-Toluolsulfonsäure in 15 ml Tolual gelöst und 1 h auf 100° C erwärmt. Nach dem Abkühlen wurde das Produkt mit Hexan ausgefällt und aus Ethanol umkristallisiert. Die thermodynamischen Daten sind in Tabelle 1 zusammengefaßt.

E 4-Methacryloxybenzoesäurecholesterinester

9.5 g 4-Hydroxybenzoesäurecholesterinester (erhältlich gemäß Chemical Abstracts 97: 150571d, ibid. 93: 120270e), 5.1 g Methacrylsäureanhydrid und 0.4 g p-Toluolsuffonsäure wurden in 10 ml Toluol gelöst und 30 min auf 100° C erwärmt. Nach dem Abkühlen wurde das Produkt mit Hexan ausgefällt und aus Ethanol umkristallisiert. Die thermodynamischen Daten sind in Tabelle 1 zusammengefaßt.

Tabelle 1:

Beispiel	D	E
Glaspunkt [° C]	-26	63
Klärpunkt [° C]	67	152

bestimmt unter Zusatz von 500 ppm p-tert-Butylbrenzcatechin

Beispiel 1

Polyorganosiloxane mit acryl- oder methacrylsäurehaltigen mesogenen Seltengruppen

a) Eine Lösung aus 259 g 4-(Prop-2-en-1-oxy)benzoesäurecholesterinester (erhältlich gemäß DE-A 31 10 048), 162 g 4-(Prop-2-en-1-oxy) benzoesäure (4-trimethylsiloxyphenyl)ester (erhältlich gemäß C.) und 56.9 g Pentamethylcyclopentasiloxan in 400 ml Toluol wurde in Gegenwart von 24 mg Dicyclopentadien-platindichlorid 1 h und nach Zusatz einer Lösung von 1.2 g NaOH in 50 ml Ethanol weitere 7 h unter Rückfluß gekocht, um den Silylether zu spalten. Die Reaktionsmischung wurde auf 1/3 ihres Volumens eingeengt, mit 7.5 g p-Toluolsulfonsäure und 154 g Methacrylsäureanhydrid versetzt und 1 h auf 100° C erwärmt. Nach dem Abdestillieren der flüchtigen Bestandteile wurde zweimal aus Methylenchlo nid / Ethanol umkristallisiert. Die physikalischen und thermodynamischen Daten sind in Tabelle 2 zusammengefaßt.

b) Zu einer Lösung von 1.78 g Hexamethylcyclohexasiloxan und 3 mg Dicyclopentadienpiatindichlorid in 40 ml Toluoi wurde eine Lösung aus 8.0 g 4-(Prop-2-en-1-oxy)benzoesäurecholesterinester und (siehe Beispiel 1 a)) und 5.0 g 4-Trimethylsilyloxybenzoesäure-4-(prop-2-en-1-oxy) phenylester (erhältlich gemäß Beispiel 1 a)) und 5.0 g 4-Trimethylsilyloxybenzoesäure-4-(prop-2-en-1-oxy) phenylester (erhältlich gemäß Beispiel 1 a)) und 5.0 g 4-Trimethylsilyloxybenzoesäure-4-(prop-2-en-1-oxy) phenylester (erhältlich gemäß Beispiel 1 a)) und 5.0 g 4-Trimethylsilyloxybenzoesäure-4-(prop-2-en-1-oxy) phenylester (erhältlich gemäß Zusatz von C.) in 40 ml Toluoi bei 80° C zugetropft und anschließend 30 min unter Rückfluß gekocht. Nach Zusatz von 10 ml Ethanol und 0.2 g Kaliumhydroxyd wurde 20 min unter Rückfluß gekocht und so der Silylether gespalten. Anschließend wurde die Lösung auf 1/3 ihres Volumens eingeengt, mit 2.0 g p-Toluolsulfonsäure und 9.2 g Acrylsäureanhydrid versetzt und nochmals 30 mln unter Rückfluß gekocht. Zur Reinigung des Rohproduktes wurde zweimal aus Toluoi / Ethanol umgefällt. Die physikalischen und thermodynamischen Daten sind in Tabelle 2 zusammengefäßt.

c) Zu einer Lösung von 3.33 g Polymethyl-hydrogen-siloxan (Viskosität: 16 mm/s bei 25°C) und 5 mg Dicyclopentadienplatindichlorid in 80 ml Toluci wurde eine Lösung aus 15.2 g 4-(Prop-2-en-1-oxy)-Dicyclopentadienplatindichlorid in 80 ml Toluci wurde eine Lösung aus 15.2 g 4-(Prop-2-en-1-benzoesäure-d-(prop-2-en-1-benz

d) Eine Lösung aus 2.0 g 4-(Prop-2-en-1-oxy)benzoesäure-4-cyanophenylester (erhältlich gemäß Chemical Abstracts 97, 110 521f bzw. der dort referierten Literaturstelle), 5.72 g 4-mical Abstracts 97, 110 521f bzw. der dort referierten Literaturstelle), 5.72 g 4-mical propertier (erhältlich gemäß C.), 1.43 g Hexamethylcy-Trimethylsilyloxybenzoesäure-4-(prop-2-en-1-oxy)phenylester (erhältlich gemäß C.), 1.43 g Hexamethylcy-Chexasiloxan und 2 mg Dicyclopentadienplatindichlorid in 20 ml Toluol wurde 30 min unter Rückfluß gekocht. Nach Zusatz von 10 ml Ethanol und 0.2 g Kallumhydroxyd wurde 20 min unter Rückfluß gekocht und so der Silylether gespalten. Anschließend wurde die Lösung auf 1/3 lhres Volumens eingeengt, mit 2.0 g p-Toluolsulfonsäure und 15.4 g Methacrylsäureanhydrid versetzt und nochmals 30 min unter Rückfluß gekocht. Nach dem Erkaiten wurde zweimal aus Toluol / Ethanol umgefällt. Die physikalischen und thermodynamischen Daten sind in Tabelle 2 zusammengefaßt.

e) Eine Lösung von 3.28 g 4-(Prop-2-en-1-oxy)benzoesäurecholesterinester (siehe Beispiel 1 a)), 4.82 g 4-(Prop-2-en-1-oxy)benzoesäure-(4.4 -biphenyl)ester (erhältlich gemäß DE-A 31 10 048), 2.28 g 6-Trime-thylsiloxyhexen (erhältlich durch Umsetzung von 1-Hexenoi-6 mit Hexamethyldisilazan), 3 mg Dicyclopenta-dienplatindichlorid und 2.20 g Polymethyl-hydrogen-siloxan (mittlerer Polymerisationsgrad 8) in 10 ml Toluol wurde 30 Minuten unter Rückfluß gekocht. Zur Spaltung des Silylethers wurden 10 ml Ethanol und ein Tropfen conc. HCl zugesetzt, die Mischung 1 Stunde refluxiert und schließlich auf 1/3 ihres Volumens Tropfen conc. HCl zugesetzt, die Mischung 1 Stunde refluxiert und 6.20 g Methacrylsäureanhydrid versetzt eingeengt. Anschließend wurde mit 0.15 g p-Toluolsulfonsäure und 6.20 g Methacrylsäureanhydrid versetzt und nochmals 30 min unter Rückfluß gekocht. Nach dem Erkalten wurde zweimal aus Toluol / Ethanol umgefällt. Die physikalischen und thermodynamischen Daten sind in Tabelle 2 zusammengefaßt.

55

5

10

Tabelle 2:

Beispiel	1a	1b	1c	1d	18
vernetzbare Seitengruppen [Mol-%] Reflexionsmaximum [nm] Trübung + [%] Glaspunkt*[* C] Klärpunkt* [* C]	50	50	50	70	40
	510	630	676	-	420
	0	0	0	0	0
	48	60	53	25	. 4
	190	199	195	94	. 90

+ bestimmt durch Messung der Transmission bei 800 nm * bestimmt unter Zusatz von 500 ppm t-Butylbrenzcatechin

Beispiel 2

Herstellung von Formullerungen, die zur Vernetzung geeignet sind.

a) 4.0 g des methacrylierten Polymers nach Beispiel 1a, 1,0 g 4-Methacryloxybenzoesäurecholesterinester (erhältlich gemäß E.), 1.0 g 4-Methacryloxybenzoesäure-4-(prop-2-en-1-oxy(phenylester (erhältlich gemäß D.) und 200 ppm p-tert-Butylbrenzkatechin werden in Methylenchlorld gelöst und eingeengt. Die physikalischen und thermodynamischen Daten sind in Tabelle 3 zusammengefaßt.

b) 2.0 g des methacrylierten Polymers nach Beispiel 1c, 0.2 g 4-Methacryloxybenzoesäurecholesterinester (erhältlich gemäß E.), 0.6 g 4-Methacryloxybenzoesäure-4-(prop-2-en-1-oxy)phenylester (erhältlich gemäß D.) und 200 ppm p-tert-Butylbrenzkatechin wurden in Methylenchlorid gelöst und eingeengt. Die physikalischen und thermodynamischen Daten sind in Tabelle 3 zusammengefaßt.

c) 2.0 g des methacryllerten Polymers nach Beispiel 1d, 0.8 g 4-Methacryloxybenzoesäure-4-(prop-2-en-1-oxy)phenylester (erhältlich gemäß D.) und 200 ppm p-tert-Butylbrenzkatechin wurden in Methylenchlorid gelöst und eingeengt. Die physikalischen und thermodynamischen Daten sind in Tabelle 3 zusammengefaßt.

Tabelle 3:

Beispiel	2a	2b	2 c
Reflexionsmaximum [nm]	592	536	-
Glaspunkt [C]	7	14	14
Klärpunkt [C]	152	162	-74

bestimmt unter Zusatz von 500 ppm p-tert-Butylbrenzcatechin (erhältlich bei Janssen Chimica, D-4054 Nettetal 2)

Belspiel 3

50

Eine Mischung gemäß Beispiel 2 oder das Polyorganosiloxan gemäß Beispiel 1e) wurde mit 3 Gew.-% 2-Methyl-1-(4-(methylthio)phenyl)-2-morpholinpropanon-1 (Irgacure 907, Ciba-Geigy Marienberg GmbH, D-6140 Bensheim 1), 0.5 Gew.-% Isopropenylthioxanthon (Quantacure ITX, Deutsche Shell Chemie GmbH, D-6236 Eschborn/Ts.). 500 ppm p-tert-Butylbrenzkatechin und 5 Gew.-% Hexandioldimethacrylat versetzt, anschließend mit einem Rakel bei 80° C ein 20 μ dicker Film auf eine Glasplatte ausgestrichen und 3 s einer UV-Strahlung ausgesetzt, die durch eine 80 W/cm Quecksilbermitteldrucklampe erzeugt wurde. Es entstand jewells ein selbst im helßen Zustand klebfreier glatter Film, der eine Reflexionsfarbe der

choiesterischen Phase und eine Trübung nach Tabelle 4 aufwies.

Tabelle 4:

Zusammensetzung gemäß	2a	2b	2c	29
Beispiel vemetzbare Seltengruppen [Mol-%] Reflexionsmaximum [nm] Halbwertsbreite* [nm]	50 573 110	50 519 115	70 	40 410 60
Trübung + [%]	0	0	0	0

⁺ bestimmt durch Messung der Transmission bei 800 nm

Vergleichsbeispiele

20

25

10

15

Einstufige Synthese von methacrylierten flüssigkristallinen Polyorganosiloxanen

- a) 2.25 g 4-(Prop-2-en-1-oxy)benzoesäurecholesterinester (siehe Beispiel 1a)), 1.13 g 4-(Prop-2-en-1-oxy)-benzoesäure-(4-methoxyphenyl)ester (erhältlich gemäß DE-A 31 19 459), 0.34 g 4-Methacryloxybenzoesäure-4-(prop-2-en-1-oxy)phenylester (erhältlich gemäß D.) und 0.60 g Tetramethyloy-clotetrasiloxan wurden in 20 ml Toluol gelöst, mit 20 mg Dicyclopentadienplatindichlorid versetzt und 10 min unter Rückfluß gekocht. Nach dem Einengen wurde das Produkt wie in Beispiel 4 beschrieben mit Fotoinitiatoren, Reaktivverdünnem und Inhibitoren versetzt und mittels UV-Licht vernetzt. Die Lage sowie die Halbwertsbreite des Reflexionsmaximums und die Trübung der Probe sind in Tabelle 3 aufgeführt. Die Probe ergab beim Rakein einen glatten klaren Film.
- b) Es wurden 2.25 g 4-(Prop-2-en-1-oxy)benzoesäurecholesterinester, 0.85 g 4-(Prop-2-en-1-oxy)benzoesäure-(4-methoxyphenyl)ester, 0.88 g 4-Methacryloxybenzoesäure-4-(prop-2-en-1-oxy)phenylester und 0.80 g Tetramethylcyclotetrasiloxan nach Vergleichsbeispiel 1a umgesetzt, vernetzt und charakterisiert. Die Probe ergab beim Rakein einen glatten klaren Film.
- c) Es wurden 2.25 g 4-(Prop-2-en-1-oxy)-benzoesäurecholesterinester, 0.57 g 4-(Prop-2-en-1-oxy)-benzoesäure-(4-methoxyphenyl)ester, 1.01 g 4-Methacryloxybenzoesäure-4-(prop-2-en-1-oxy)phenylester und 0.60 g Tetramethyloxyciotetrasiloxan nach Vergleichsbeispiel 1a umgesetzt, vernetzt und charakterlsiert. Die Probe ergab beim Rakeln einen etwas rauhen, leicht trüben Film.
- d) Es wurden 2.25 g 4-(Prop-2-en-1-oxy)benzoesäurecholesterinester, 0.28 g 4-(Prop-2-en-1-oxy) benzoesäure-(4-methoxyphenyl)ester, 1.35 g 4-Methacryloxybenzoesäure-4-(prop-2-en-1-oxy)phenylester und 0.60 g Tetramethylcyclotetrasiloxan nach Vergleichsbeispiel 1a umgesetzt, vernetzt und charakterisiert. Die Probe ergab beim Rakein einen rauhen trüben Film.
- e) Es wurden 2.25 g 4-(Prop-2-en-1-oxy)benzoesäurecholesterinester, 1.69 g 4-Methacryloxybenzoesäure-4-(prop-2-en-1-oxy)phenylester und 0.60 g Tetramethylcyclotetrasiloxan nach Vergleichsbeispiel a umgesetzt, vernetzt und charakterisiert. Die Probe ergab beim Raklen einen sehr rauhen trüben Film.

50

55

^{*} bestimmt durch Messung des rechts circular polarisierten Lichtanteils in Transmission

Tabelle 5:

Vergleichsbeispiel	a	ь	С	ď	е
vernetzbare Seitengruppen [Mol-%] Reflexionsmaximum [nm] Halbwertsbreite* [nm] Trübung + [%]	10	20	30	40	50
	590	570	550	530	500
	120	130	205	240	>250
	0	0	7	10	14

+ bestimmt bei 800 nm

Ansprüche

15

1. Verfahren zur Herstellung von Methacryloxy- und/oder Acryloxygruppen aufweisenden flüssigkristallinen Polyorganosiloxanen durch Umsetzung von Organosiloxanen und/oder zu Organosiloxanen kondensierbaren Organosilanen mit jeweils direkt an Sillciumatome gebundenen Wasserstoffatomen mit mesogene Gruppen aufweisenden Alkenen und/oder Alkinen, dadurch gekennzelchnet, daß man die genannten Organosiloxane zur Einführung der Methacryloxy- und/oder Acryloxygruppen in einem ersten Schritt mit Alken und/oder Alkin mit mindestens einer durch eine an sich bekannte Schutzgruppe geschützten nicht enolischen Hydroxylgruppe umgesetzt und in einem zweiten Schritt die genannte(n) Schutzgruppe(n) entfernt und die nunmehr freie(n) Hydroxylgruppe(n) auf an sich bekannte Weise mit (Meth)acryl-säure, deren Estern, Anhydriden und/oder Halogeniden verestert und gegebenenfalls die zu Organosiloxanen kondensierbaren Organosilane kondensiert.

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei als Organosiloxane mit direkt an Siliciumatome gebundenen Wasserstoffatomen solche eingesetzt werden, welche aus Einheiten der Formel (I) aufgebaut sind :

[RpHqSiO(4pq)2] und/oder als zu Organosiloxanen kondensierbare Organosilane mit direkt an Siliciumatome gebundenen Wasserstoffatomen solche der Formel (VI)

R,H,SiY(444)

oder deren Mischungen eingesetzt werden, wobel in den obigen Formein (I) und (VI)

R gleiche oder verschiedene, gegebenenfalls substituierte C1-bis C18-Kohlenwasserstoffreste, p eine ganze Zahl im Wert von 0 bis 3 und einem durchschnittlichen Wert von 1,8 bis 2,2, q eine ganze Zahl im Wert von 0 bis 3 mit einem durchschnittlichen Wert, der so bemessen ist, daß

mindestens drei direkt an Siliciumatome gebundene Wasserstoffatome pro Molekül zugegen sind,

und die Summe von p und a maximai 3 beträgt.

Y eine kondensierbare Gruppe, vorzugsweise eine C1-bis C4-Alkoxygruppe oder ein Halogenatom, r eine ganze Zahl im Wert von 0 bis 3, s eine ganze Zahl im Wert von 0 bis 3, mit einem durchschnittlichen Wert von mindestens 0,1

und die Summe von r und s maximal 3 beträgt,

3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, wobei als mesogene Gruppen aufweisende Alkene bzw. Alkine der Formel (Vil) eingesetzt werden $C_nH_m-(X^1a-A^1b-A^2c)d-Z_a-(-X^2l-A^3d-A^4b-)-A^5k$ (VII),

n eine ganze Zahl im Wert von 1 bis 20,

m den Wert von 2n besitzt, oder, falls n mindestens 2 bedeutet, auch den Wert von (2n-2) bedeuten kann, X1 und X2 gleiche oder verschiedene zweiwertige Reste aus der Gruppe -O-, -COO-, -CONH-, -CO-, -S-, -C=C-, -CH = CH-, -CH = N-, -N = N- und -N = N(0)-,

A¹, A², A³ und A⁴ gleiche oder verschiedene zweiwertige Reste, nämlich 1,4-Phenylen-, 1,4-Cyclohexylenreste, substituierte Arylene mit 1 bis 10 Kohlenstoffato men, substituierte Gycloalkylene mit 1 bis 10

Kohlenstoffatomen und Heteroarylen mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomen, Z gleiche oder verschiedene zwel- bis vierwertige Benzol-, Cyclohexan- oder Cyclopentanreste, A⁵ gleiche oder verschiedene, gesättigte oder olefinisch ungesättigte Alkyl-, Alkoxy- oder Cycloalkylreste mit jeweils 1 bis 18 Kohlenstoffatomen, Cholestanreste, Cholesterylreste, Halogenatome, Wasserstoffatome,

bestimmt durch Messung des rechts circular polarisierten Lichtantells in Transmission

Hydroxyl-, Nitril- und Trialkylsiloxygruppen, deren Alkylreste jeweils 1 bis 8 Kohlenstoffatome besitzen, a, b, c, d, f, g, h, I und k jeweils gleiche oder verschiedene ganze Zahlen im Wert von 0 bis 3, wobei die Summe a+b+c+d+e+f+g+h+i+k mindestens 2 und die Summe von d und I maximal 4 beträgt und e eine Zahl im Wert von 0 oder 1,

- 4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1,2 oder 3, wobei als Alken und/oder Alkin mit mindestens bedeuten. einer durch eine an sich bekannte Schutzgruppe geschützte nicht enolische Hydroxylgruppe eingesetzt wird ein Alken mit bis zu 30 Kohlenstoffatomen und einer durch eine Schutzgruppe blocklerten nicht enolischen Hydroxylgruppe, wobei das Alken neben Kohlenstoffatomen und Wasserstoffatomen noch weitere Atome besitzen kann, vorzugsweise Sauerstoffatorne, und diese Sauerstoffatorne auch die Kohlenstoffkette des Alkens in Art einer Ether- und/oder Esterbindung unterbrechen können.
- 5. Methacryloxy- und/oder Acryloxygruppen aufweisende flüssigkristalline Polyorganosiloxane, herstellbar gemäß dem Verfahren nach einem der Ansprüche 1, 2, 3 oder 4.
 - 8. Zusammensetzungen enthaltend Polyorganosiloxane gemäß Anspruch 5 und gegebenenfalls zusätz-
- 15 lich Verbindungen der Formel (XIII): $\mathsf{CH}_2 = \mathsf{CQ\text{-}COO}\text{-}(\mathsf{R}^{'''})_{\sigma}\text{-}(\mathsf{X}^{1}{}_{\bullet}\text{-}\mathsf{A}^{1}{}_{b}\text{-}\mathsf{A}^{2}{}_{e})_{\sigma}\text{-}\mathsf{Z}_{\sigma}\text{-}(-\mathsf{X}^{2}{}_{\Gamma}\mathsf{A}^{3}{}_{\sigma}\text{-}\mathsf{A}^{4}{}_{h}\text{-})_{\Gamma}\mathsf{A}^{6}{}_{1}$ (XIII) A⁵ eine der Bedeutungen von A⁵ besitzt oder ein Rest der Formel CH₂ = CQ-COO-(R^{**})_u- ist, Q_eln Wasserstoffatom oder eine Methylgruppe bedeutet,
- R"" gleiche oder verschiedene zweibindige Reste aus der Gruppe -CH2-, -O-CH2-, -O-CH 20 CH2-CH2-sind,
 - u eine ganze Zahl im Wert von 0 bis 20,

 - X1, X2, A1, A2, A3, A4, A5, a, b, c, d, e, f, g, h, i und k die in Anspruch 3 angegebene Bedeutung haben.
 - 7. Verfahren zur Vernetzung von Polyorganosiloxanen gemäß Anspruch 5 oder von Zusammensetzungen gemäß Anspruch 6 in Anwesenheit von Photoinitlatoren und/oder Photosensibilisatoren durch UV-Licht.
 - 8. Dreidimensional vernetzte flüssigkristalline Polyorganosiloxane, hersteilbar gemäß dem Verfahren
 - 9. Verwendung der Polyorganosiloxane gemäß Anspruch 8 zur Herstellung von Membranen zum nach Anspruch 7. Trennen von Stoffgemischen, zur gezielten Wirkstoffreigabe, zur optischen Anzeige elektromagnetischer Felder, auf dem Gebiet der Informationsspeicherung, der elektrographischen Verfahren, der Lichtmodulation, als Bestandteil von Polarisationsfollen, optischen Filtern, Reflektoren, in Beschichtungen, als Lackpigmente und stationare Phasen für die Gas- und Flüssigchromatographie.
 - 10. Verbindungen der Formei (XV)

$$\Psi - O - \sqrt{O} - O - \Sigma \qquad (XV),$$

1 ein Carboxylrest der Formeln -COO- oder -OCO-Σ ein Wasserstoffatom, eine C₁- bis C₅-Tri-(Kohlenwasserstoff)silylgruppe oder ein Rest der Formel CH2 = CQ-CO- und

Q ein Wasserstoffatom oder eine Methylgruppe

sind.

50

55

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
\square COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
Потнер.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USP: 0)